

# **Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP05/006828

International filing date: 31 March 2005 (31.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-108419  
Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 3月31日

出願番号 Application Number: 特願2004-108419

パリ条約による外国への出願に用いる優先権の主張の基礎となる出願の国コードと出願番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

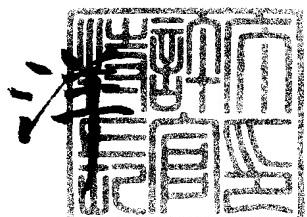
J P 2004-108419

出願人 Applicant(s): 株式会社 クラレ

2005年 4月20日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 A6275  
【提出日】 平成16年 3月31日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 C07J 9/00

【発明者】  
【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内  
【氏名】 杉岡 尚

【発明者】  
【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内  
【氏名】 大園 重雄

【発明者】  
【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内  
【氏名】 小役丸 健一

【発明者】  
【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内  
【氏名】 中川 直

【特許出願人】  
【識別番号】 000001085  
【氏名又は名称】 株式会社クラレ

【代理人】  
【識別番号】 100080791  
【弁理士】 高島 一  
【氏名又は名称】 06-6227-1156  
【電話番号】

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 006965  
【納付金額】 21,000円

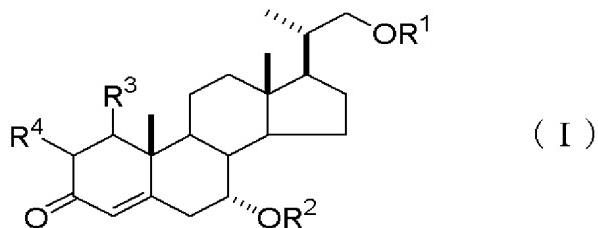
【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 9712298

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

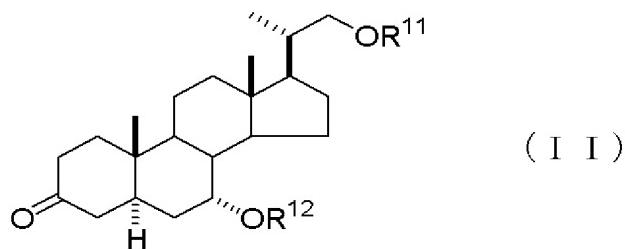
一般式（I）

【化1】



(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表し、R<sup>2</sup>は水素原子または水酸基の保護基を表し、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>はともに水素原子であるか、または一緒になって結合を形成していることを表す。)で示されるプレグナン誘導体に、アミンおよび／またはアンモニアの存在下、アルカリ金属およびアルカリ土類金属から選ばれる金属を作用させることを特徴とする、一般式（II）

【化2】



(式中、R<sup>11</sup>およびR<sup>12</sup>は同一または異なって水素原子または水酸基の保護基を表す。)で示される5 $\alpha$ -プレグナン誘導体の製造方法。

【請求項 2】

R<sup>2</sup>およびR<sup>12</sup>が水素原子である請求項1記載の製造方法。

【請求項 3】

R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が一緒になって結合を形成している請求項1または2記載の製造方法。

【請求項 4】

R<sup>1</sup>およびR<sup>11</sup>がシリル基（該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。）である請求項3記載の製造方法。

【請求項 5】

R<sup>1</sup>およびR<sup>11</sup>がtert-ブチルジメチルシリル基である請求項4記載の製造方法。

。

【請求項 6】

金属がアルカリ金属である、請求項1～5のいずれか一項に記載の製造方法。

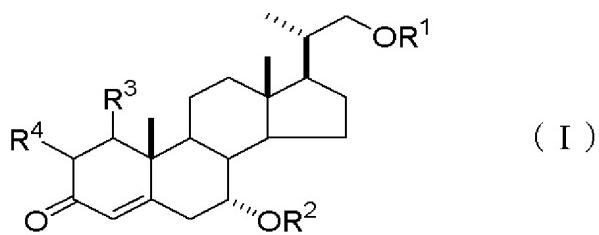
【請求項 7】

アルカリ金属がリチウムである、請求項6記載の製造方法。

【請求項 8】

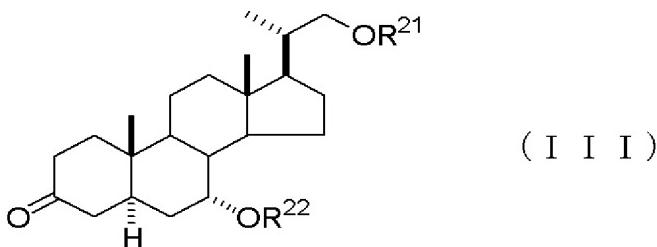
(a) 一般式（I）

【化3】



(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表し、R<sup>2</sup>は水素原子または水酸基の保護基を表し、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>はともに水素原子であるか、または一緒になって結合を形成していることを表す。)で示されるプレグナン誘導体に、アミンおよび／またはアンモニアの存在下、アルカリ金属およびアルカリ土類金属から選ばれる金属を作用させることにより、一般式(I I I)

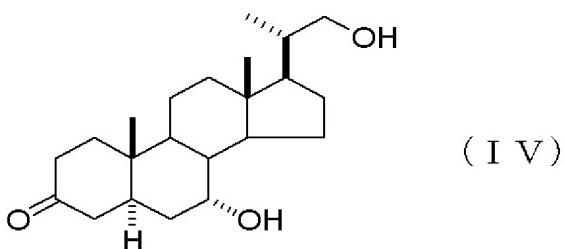
【化4】



(式中、R<sup>21</sup>は水酸基の保護基を表し、R<sup>22</sup>は水素原子または水酸基の保護基を表す。)で示される5 $\alpha$ -プレグナン誘導体を得る工程；および

(b)前記(a)で示される工程で得られる一般式(I I I)で表される5 $\alpha$ -プレグナン誘導体において、水酸基の保護基を脱保護する工程を包含することを特徴とする式(I V)

【化5】



で示される(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -プレグナ-3-オンの製造方法。

【請求項9】

R<sup>2</sup>およびR<sup>22</sup>が水素原子である請求項8記載の製造方法。

【請求項10】

R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が一緒になって結合を形成している請求項8または9記載の製造方法。

【請求項11】

R<sup>1</sup>およびR<sup>21</sup>がシリル基(該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。)である請求項10記載の製造方法。

【請求項12】

R<sup>1</sup>およびR<sup>21</sup>がtert-ブチルジメチルシリル基である請求項11記載の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】 $5\alpha$ -ブレグナン誘導体の製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、スクアラミンの合成中間体として有用な $5\alpha$ -ブレグナン誘導体の製造方法に関する。

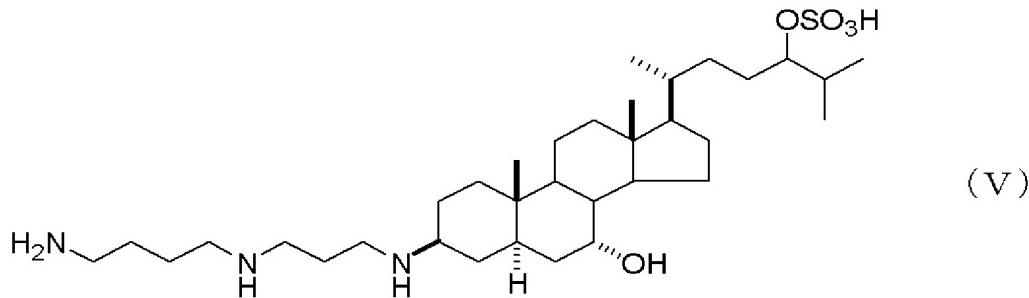
【背景技術】

【0002】

式(V)

【0003】

【化1】



【0004】

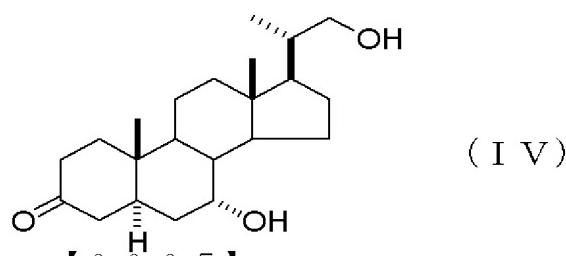
示されるスクアラミン(squalamine)は、グラム陽性菌、グラム陰性菌、真菌などに対する強力な抗菌活性を有するとともに、抗ガン活性を有することが報告され、新たな抗生素として注目されている化合物である。

【0005】

従来、スクアラミンはサメの肝臓から抽出されていたが、その抽出効率が0.001～0.002 wt%と極めて低いため、化学的合成方法が種々検討してきた。特に、式(IV)

【0006】

【化2】

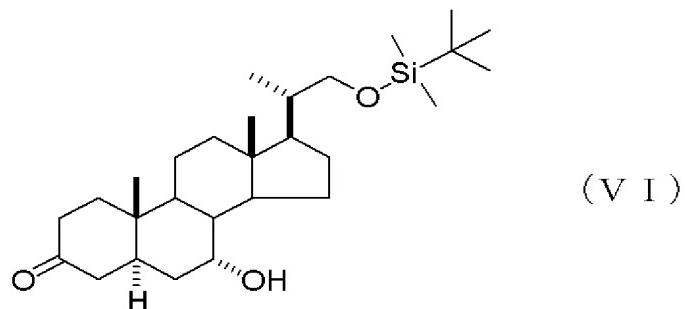


【0007】

示される(20S)- $7\alpha$ ,21-ジヒドロキシ-20-メチル- $5\alpha$ -ブレグナ-3-オン(特許文献1および非特許文献1参照)および式(VI)

【0008】

【化3】



## 【0009】

で示される(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン(特許文献2参照)は、比較的短工程でスクアラミンに導くことができる有用な合成中間体であることが知られている。

## 【0010】

従来、(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オンを製造する方法としては、5位を $\alpha$ 体に立体選択的に還元することを目的として(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-4-エン-3-オンを液体アンモニア存在下で30当量以上の金属リチウムを用いる、いわゆるバーチ還元に付する方法(特許文献1参照)、あるいは(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-1, 4-ジエン-3-オンを液体アンモニア存在下で10当量の金属リチウムを用いてバーチ還元する方法(特許文献3参照)などが開発されてきた。

## 【0011】

また、(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オンを製造する方法としては、(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-1, 4-ジエン-3-オンを上記の方法で還元して(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オンを得た後、誘導体化する方法(特許文献2参照)が知られていた。

【特許文献1】国際公開第01/79255号パンフレット

【特許文献2】国際公開第03/51904号パンフレット

【特許文献3】国際公開第02/20552号パンフレット

【非特許文献1】「オーガニック レターズ(Organic Letters)」, 2000年、第2号、p. 2921

## 【発明の開示】

### 【発明が解決しようとする課題】

## 【0012】

しかしながら、上記の方法の収率は高いものでも71%にとどまるため、5 $\alpha$ -ブレグナン誘導体が高価な素材であることを考えれば好適な製造方法とは言えず、工業的実施を行なうにはなお改良の余地を残していた。

## 【0013】

すなわち、本発明が解決しようとする課題は、(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-1, 4-ジエン-3-オン誘導体あるいは(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-4-エン-3-オン誘導体を5 $\alpha$ 体に立体選択的に還元し、任意に水酸基の保護基を脱保護することによりスクアラミンの合成中間体として有用な(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オンおよび、その21位および/または7位の水酸基が保護基により保護された(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン誘導体を製造する方法において、さらに効率よく製造する方法を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0014】

前記従来反応は、少なくとも4, 5位に二重結合を持つ不飽和ケトンを原料化合物として、立体選択的に5 $\alpha$ 体に変換されたケトン誘導体を得ることが目的である。すなわち、前記従来反応は、不飽和ケトンを飽和ケトンに変換する、いわゆる部分還元に相当するが、副反応としてオーバーリアクションを引き起こし、飽和ケトンの還元によってアルコール体を生成することが判明している。この反応を回避するためには、部分還元に必要なだけの当量の還元剤を使用して反応を行うことが非常に重要であるが、実際には金属リチウムが大過剰で使用されている。

## 【0015】

本発明者等は、銳意検討した結果、従来法におけるこのような低収率が、原料ブレグナン誘導体の21位に遊離の水酸基が存在すること、すなわち、還元剤である金属リチウム

が21位に置換する反応性の高い1級水酸基によって分解して還元能力を失うため、過剰のリチウムを使用せざるを得ず、また、該1級水酸基は還元反応の際に良好なプロトン供与体としても作用するため、結果として副反応であるオーバーリアクションによるアルコール体の副生を引き起こしていたことに起因していることを見出した。

#### 【0016】

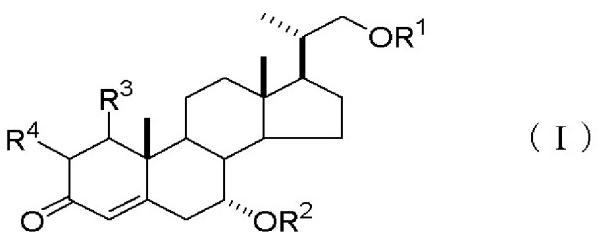
この知見に基づき、21位の水酸基を保護した化合物を原料化合物として反応を行ったところ、該水酸基による還元剤の分解およびプロトン供与体としての作用が抑制され、部分還元に必要なだけの当量の還元剤を使用して反応を行うことが可能になり、その結果、その使用量が低減されるとともに、副反応を抑制し、目的とする $5\alpha$ -プレグナン誘導体の収率を顕著に向上させ、従来法における問題点を解決するに至った。

すなわち本発明は、以下のとおりである。

(1) 一般式(I)

#### 【0017】

#### 【化4】

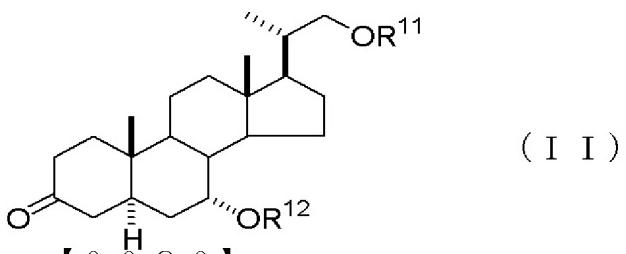


#### 【0018】

(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表し、R<sup>2</sup>は水素原子または水酸基の保護基を表し、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>はともに水素原子であるか、または一緒になって結合を形成していることを表す。)で示されるプレグナン誘導体(以下、本明細書において化合物(I)と呼ぶことがある。)に、アミンおよび/またはアンモニアの存在下、アルカリ金属およびアルカリ土類金属から選ばれる金属を作用させることを特徴とする、一般式(II)

#### 【0019】

#### 【化5】



#### 【0020】

(式中、R<sup>11</sup>およびR<sup>12</sup>は同一または異なって水素原子または水酸基の保護基を表す。)で示される $5\alpha$ -プレグナン誘導体(以下、本明細書において化合物(II)と呼ぶことがある。)の製造方法。

(2) R<sup>2</sup>およびR<sup>12</sup>が水素原子である上記(1)記載の製造方法。

(3) R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が一緒になって結合を形成している上記(1)または(2)記載の製造方法。

(4) R<sup>1</sup>およびR<sup>11</sup>がシリル基(該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。)である上記(3)記載の製造方法。

(5) R<sup>1</sup>およびR<sup>11</sup>がtert-ブチルジメチルシリル基である上記(4)記載の製造方法。

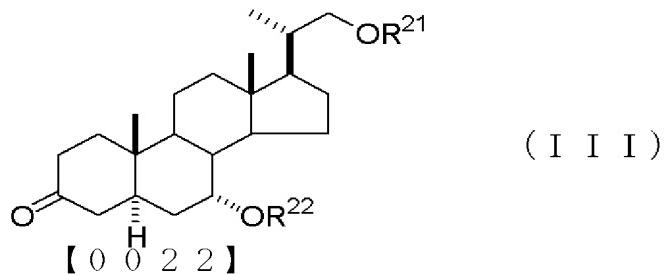
(6) 金属がアルカリ金属である、上記(1)～(5)のいずれか一に記載の製造方法。

(7) アルカリ金属がリチウムである、上記(6)記載の製造方法。

(8) (a) 化合物(I)に、アミンおよび／またはアンモニアの存在下、アルカリ金属およびアルカリ土類金属から選ばれる金属を作用させることにより、一般式(III)

【0021】

【化6】

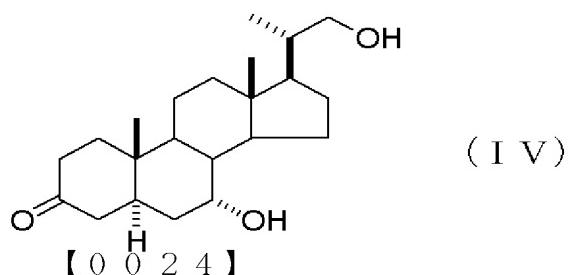


(式中、R<sup>21</sup>は水酸基の保護基を表し、R<sup>22</sup>は水素原子または水酸基の保護基を表す。)で示される5α-プレグナン誘導体(以下、本明細書において化合物(III)と呼ぶことがある。)を得る工程(以下、本明細書において工程(a)と呼ぶことがある。);および

(b) 工程(a)で得られる化合物(III)において、水酸基の保護基を脱保護する工程(以下、本明細書において工程(b)と呼ぶことがある。)を包含することを特徴とする式(IV)

【0023】

【化7】



で示される(20S)-7α, 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5α-プレグナ-3-オン(以下、本明細書において化合物(IV)と呼ぶことがある。)の製造方法。

(9) R<sup>2</sup>およびR<sup>22</sup>が水素原子である上記(8)記載の製造方法。

(10) R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が一緒になって結合を形成している上記(8)または(9)記載の製造方法。

(11) R<sup>1</sup>およびR<sup>21</sup>がシリル基(該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。)である上記(10)記載の製造方法。

(12) R<sup>1</sup>およびR<sup>21</sup>がtert-ブチルジメチルシリル基である上記(11)記載の製造方法。

【発明の効果】

【0025】

本発明の方法は、プレグナン-4-エンまたは1, 4-ジエン誘導体を立体選択的に還元して5α-プレグナン誘導体を製造する従来法において、21位水酸基を保護した化合物を原料化合物として使用した結果、医薬化合物の製造中間体として有用な5α-プレグナン誘導体を顕著に高収率で製造することを可能とした。また、本発明方法によれば、還元剤を容易に部分還元に必要なだけの当量の還元剤を使用して反応を行うため、従来法におけるような還元剤の過剰使用を回避することができ、副反応を抑制するばかりでなく、経済効果も大きい。

【発明を実施するための最良の形態】

## 【0026】

### 1. 記号の説明

上記一般式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{21}$ および $R^{22}$ が表す水酸基の保護基としては、水酸基の保護基として作用する限りどのような保護基でもよいが、例えは置換基を有していてもよいアルキル基；アシル基（例えは、ホルミル基、置換基を有していてもよいアルキルカルボニル基、置換基を有していてもよいアルケニルカルボニル基、置換基を有していてもよいアリールカルボニル基等）；置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよいアリールオキシカルボニル基；カルバモイル基（例えは、窒素原子が置換基を有していてもよいアルキル基または置換基を有していてもよいアリール基で置換されていてもよいカルバモイル基）；またはシリル基（該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。）などが挙げられる。

## 【0027】

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{21}$ および $R^{22}$ が表す水酸基の保護基としてのアルキル基；アシル基が有するアルキル基；アルコキシカルボニル基が有するアルキル基；カルバモイル基が有するアルキル基；シリル基に置換したアルキル基およびアルコキシ基が有するアルキル基としては、直鎖状、分岐状または環状のいずれでもよく、その炭素数は1～12であるのが好ましく、1～8であるのがより好ましい。かかるアルキル基としては、例えはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。

## 【0028】

上記のアルキル基は置換可能な位置に置換基を有していてもよい。置換基の数は特に限定はないが、1～6個が好ましく、2個以上のは場合は、同一または異なっていてもよい。当該置換基としては、例えは、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、フルオレニル基などの炭素数が6～12、好ましくは6～10であり、置換基を有していてもよいアリール基；ビニル基、スチリル基などの炭素数が2～12、好ましくは2～10であり、置換基を有していてもよいアルケニル基；メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、tert-ブトキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8のアルコキシ基（当該アルコキシ基は、水酸基の保護基であるアルキル基と一緒にになって環構造（例えは、テトラヒドロピラン、テトラヒドロフランなど）を形成していてもよい。）；ベンジルオキシ基などの炭素数が7～12、好ましくは7～11のアラルキルオキシ基；アリルオキシ基等の炭素数が2～12、好ましくは2～8のアルケニルオキシ基；フェノキシ基、ニトロフェノキシ基、ナフチルオキシ基などの炭素数が6～12で、好ましくは6～10であり、置換基を有していてもよいアリールオキシ基などが挙げられる。

## 【0029】

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{21}$ および $R^{22}$ が表す水酸基の保護基としてのアシル基が有するアルケニル基としては、直鎖状、分岐状または環状のいずれでもよく、その炭素数は2～12であるのが好ましく、2～8であるのがより好ましい。かかるアルケニル基としては、例えはビニル基、1-メチルビニル基、1-プロペニル基、1-オクテニル基、1-ドデセニル基、1-シクロペンテニル基、1-シクロヘキセニル基などが挙げられる。

## 【0030】

上記のアルケニル基は置換可能な位置に置換基を有していてもよい。置換基の数は特に限定はないが、1～6個が好ましく、2個以上のは場合は、同一または異なっていてもよい

。当該置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8であるアルキル基；フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、フルオレニル基などの炭素数が6～12、好ましくは6～10であり、置換基を有していてもよいアリール基；メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8のアルコキシ基；ベンジルオキシ基などの炭素数が7～12、好ましくは7～11のアラルキルオキシ基；アリルオキシ基等の炭素数が2～12、好ましくは2～8のアルケニルオキシ基；フェノキシ基、ニトロフェノキシ基、ナフチルオキシ基などの炭素数が6～12で、好ましくは6～10であり、置換基を有していてもよいアリールオキシ基などが挙げられる。

### 【0031】

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{21}$ および $R^{22}$ が表す水酸基の保護基としてのアシル基が有するアリール基；アリールオキシカルボニル基が有するアリール基；カルバモイル基が有するアリール基；シリル基に置換したアリール基およびアリールオキシ基が有するアリール基としては炭素数6～12であることが好ましく、例えばフェニル基、ナフチル基などが挙げられる。

### 【0032】

上記のアリール基は置換可能な位置に置換基を有していてもよい。置換基の数は特に限はないが、1～6個が好ましく、2個以上のは場合は、同一または異なっていてもよい。当該置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8であるアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8であるアルコキシル基；ホルミルオキシ基、アセチルオキシ基、プロパノイルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、バレリルオキシ基、イソバレリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ヘキサノイルオキシ基、オクタノイルオキシ基、ドデシカノイルオキシ基、シクロペニタンカルボニルオキシ基、シクロヘキサンカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、メトキシベンゾイルオキシ基、ニトロベンゾイルオキシ基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8であり、置換基を有していてもよいアシルオキシ基；ニトロ基；シアノ基；ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基、オクタノイル基、ドデシカノイル基、シクロペニタンカルボニル基、シクロヘキサンカルボニル基、ベンゾイル基、メトキシベンゾイル基、ニトロベンゾイル基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1～12、好ましくは1～8であり、置換基を有していてもよいアシル基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソブトキシカルボニル基、*tert*-ブトキシカルボニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が2～13、好ましくは2～9であるアルコキシカルボニル基；ベンジルオキシカルボニル基などの炭素数が8～13、好ましくは8～12であるアラルキルオキシカルボニル基；アリルオキシカルボニル基などの炭素数が3～13、好ましくは3～9であるアルケニルオキシカルボニル基；窒素原子が有する任意の水素原子が、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブ

チル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などの直鎖状、分岐状もしくは環状の炭素数が1～12であるアルキル基、ベンジル基などの炭素数が7～12であるアラルキル基、アリル基などの炭素数が2～12であるアルケニル基またはフェニル基、メトキシフェニル基、ナフチル基などの置換基を有していてもよい炭素数が6～12であるアリール基で置換されていてもよいカルバモイル基などが挙げられる。

#### 【0033】

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>21</sup>およびR<sup>22</sup>が表す水酸基の保護基のうち、置換基を有していてもよいアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、メトキシメチル基、tert-ブトキシメチル基、アリル基、ベンジルオキシメチル基、2-テトラヒドロピラニル基、2-テトラヒドロフラニル基、1-エトキシエチル基、1-ベンジルオキシエチル基、ベンジル基、p-メトキシベンジル基、p-ニトロベンジル基、トリチル基等が挙げられ、メチル基、エチル基、アリル基、メトキシメチル基、2-テトラヒドロピラニル基、2-テトラヒドロピラニル基または1-エトキシエチル基が好ましい。

#### 【0034】

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>21</sup>およびR<sup>22</sup>が表す水酸基の保護基のうち、アシル基の具体例としては、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ピバロイル基、メトキシアセチル基、クロトノイル基、シンナモイル基、フェニルアセチル基、フェノキシアセチル基、ベンゾイル基等が挙げられ、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基またはピバロイル基が好ましい。

#### 【0035】

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>21</sup>およびR<sup>22</sup>が表す水酸基の保護基のうち、置換基を有していてもよいアルコキカルボニル基の具体例としては、メトキカルボニル基、エトキカルボニル基、イソブトキカルボニル基、アリルオキカルボニル基、ベンジルオキカルボニル基、p-メトキシベンジルオキカルボニル基、フルオレニルメトキカルボニル基、p-ニトロベンジルオキカルボニル基等が挙げられ、メトキカルボニル基、エトキカルボニル基、イソブトキカルボニル基またはアリルオキカルボニル基が好ましい。

#### 【0036】

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>21</sup>およびR<sup>22</sup>が表す水酸基の保護基のうち、置換基を有していてもよいアリールオキカルボニル基の具体例としては、フェノキカルボニル基、p-ニトロフェノキカルボニル基等が挙げられ、フェノキカルボニル基が好ましい。

#### 【0037】

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>21</sup>およびR<sup>22</sup>が表す水酸基の保護基のうち、シリル基（該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。）の具体例としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチルイソプロピルシリル基、ジエチルイソプロピルシリル基、tert-ブチルジメチルシリル基、tert-ブチルジフェニルシリル基、トリベンジルシリル基、tert-ブチルメトキシフェニルシリル基等が挙げられ、tert-ブチルジメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基が好ましく、tert-ブチルジメチルシリル基がより好ましい。

#### 【0038】

R<sup>1</sup>、R<sup>11</sup>およびR<sup>21</sup>としては、シリル基（該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から選ばれる、同一または異なる置換基を有する。）が好ましく、中でもtert-ブチルジメチルシリル基

シリル基がより好ましい。

#### 【0039】

化合物(I)における7位水酸基は立体的な制約によって金属還元剤との反応が遅く、反応に悪影響を及ぼさないため、保護されていても保護されていなくてもどちらでもよいが、保護基の導入反応を省略できるという観点からは保護されていないことが好ましい。すなわち、R<sup>2</sup>、R<sup>1</sup>2およびR<sup>2</sup>2としては、水素原子が好ましい。

#### 【0040】

一般式(I)中、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は一緒になって結合を形成する態様が好ましい。ここで、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が一緒になって結合を形成するとは、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が結合するそれぞれの炭素原子が互いに二重結合を形成することを意味する。

#### 【0041】

2. 還元方法、反応条件(化合物(I)から化合物(II)または化合物(III)の製造方法)

本発明における化合物(I)から化合物(II)または化合物(III)を製造する方法では、化合物(I)にリチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属あるいはマグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウムなどのアルカリ土類金属などの金属元素を作用させる工程が含まれる。これらのうち、好ましくはリチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属であり、より好ましくはリチウムである。

#### 【0042】

これらのアルカリ金属またはアルカリ土類金属の使用量は、化合物(I)に含有される還元されるべき二重結合の数によって決定される。好ましくは二重結合1つに対して2モル倍以上、5モル倍未満の範囲であり、より好ましくは2~4モル倍、さらに好ましくは2~3モル倍の範囲である。アルカリ金属またはアルカリ土類金属の使用量が当該範囲より少い場合は、二重結合の還元が十分に進行せず収率が低下する虞があり、当該範囲より多い場合は、ケトンの還元等の副反応が進行する虞がある。

#### 【0043】

反応温度は、好ましくは-100℃~50℃の範囲であり、より好ましくは-50℃~20℃の範囲である。反応時間は反応条件によって異なるが、工業的に実際に製造を行う観点からは、好ましくは0.1~20時間の範囲であり、より好ましくは1~10時間の範囲である。

#### 【0044】

また、当該還元反応はアンモニアおよび/またはアミンの存在下で行なわれる。アミンの種類としては特に限定はなく、例えばメチルアミン、エチルアミン、イソプロピルアミン、ブチルアミンなどの第1級アミン；ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジイソプロピルアミン、ピロリジン、ピペリジンなどの第2級アミン；エチレンジアミン、ジアミノプロパン、N,N'-ジメチルエチレンジアミンなどの多価アミン；などの直鎖状、分岐状もしくは環状の炭素数が1~6のアミンが挙げられるが、アンモニアの使用が好ましい。

アンモニアまたはアミンの使用量は、好ましくは化合物(I)に対して1~100重量倍の範囲であり、より好ましくは3~50重量倍である。

#### 【0045】

また、反応にはプロトン供給体を使用することが必要である。プロトン供給体の種類としては特に限定はなく、例えば塩酸、硫酸、炭酸などの無機酸あるいはギ酸、酢酸、安息香酸などの有機カルボン酸およびそれらのアンモニア塩あるいはアミン塩；水；アルコールなどが挙げられ、アルコールの使用が好ましい。限定されないアルコールの種類としては、例えばメタノール、エタノール、1-プロパノール、1-ブタノール、1-オクタノール、1-ドデカノールなどの第1級アルコール；2-プロパノール、2-ブタノール、3-ペンタノール、シクロヘキサノール、シクロヘキサノール、2-オクタノールなどの第2級アルコール；2-メチル-2-プロパノール、tert-アミルアルコール、2-メチルヘキサノール、1-メチルシクロヘキサノールなどの第3級アルコール；エチレンゲリコール、1,4-ブタンジオール、2,4-ペンタンジオール、グリセリンなどの多

価アルコール；などの直鎖状、分岐状もしくは環状の炭素数1～12のアルコールが挙げらる。好ましいアルコールの種類は第3級アルコールであり、より好ましくは2-メチル-2-プロパノールである。

プロトン供与体の使用量は、化合物(I)に含有される還元されるべき二重結合の数によって決定される。好ましくは二重結合1つに対して1～10モル倍の範囲であり、より好ましくは2～4モル倍の範囲である。

#### 【0046】

プロトン供与体を反応系に投入する時期は特に制限されないが、例えば化合物(I)がアルカリ金属またはアルカリ土類金属と反応する前に反応系に投入する方法、あるいは化合物(I)がアルカリ金属またはアルカリ土類金属と反応した後に反応系に投入する方法など一般的に知られている方法から任意に選択することが出来る。

#### 【0047】

また、当該還元反応は溶媒の存在下で行なってもよい。溶媒の種類としては、反応に悪影響を与えない限り特に制限はないが、例えはテトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、ジメトキシエタン、1,4-ジオキサンなどのエーテル類；ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの炭化水素類などが挙げられる。これらのうち、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、ジメトキシエタン、1,4-ジオキサンなどのエーテル類が好ましく、より好ましくはテトラヒドロフランである。

溶媒の使用量は特に制限されないが、好ましくは化合物(I)に対して1～100重量倍の範囲であり、より好ましくは3～50重量倍である。

#### 【0048】

当該還元反応により、化合物(I)は、プレグナン5位の水素原子が $\alpha$ 配置となるように立体選択的に還元される。ここで、立体選択的とは、プレグナン5位の水素原子が $\beta$ 配置となる異性体より、化合物(II)または化合物(III)が多く生成することを意味する。

#### 【0049】

還元反応により製造される化合物(II)または化合物(III)の単離精製方法は特に制限されるものではないが、抽出操作などを行なった後、再結晶またはシリカゲルクロマトグラフィーを行うなどの有機化合物の後処理・単離・精製に通常用いられる方法を採用することができる。

#### 【0050】

化合物(I)におけるR<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>で表される水酸基の保護基は、化合物(II)におけるR<sup>1</sup>1およびR<sup>1</sup>2で表される水酸基の保護基または化合物(III)におけるR<sup>2</sup>1およびR<sup>2</sup>2で表される水酸基の保護基と同一であってもよいし、異なっていてもよい。すなわち、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>が表す水酸基の保護基は、脱保護可能な範囲において還元工程を実施することにより任意に変化してもよい。例えは、ベンザイル基は、還元反応によって、2,5-シクロヘキサジエンカルボニル基に変化してもよい。また、化合物(I)から化合物(II)を製造する工程において、化合物(I)におけるR<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>で表される水酸基の保護基は、バーチ還元工程を実施することによって脱保護されてもよい。

#### 【0051】

### 3. 脱保護方法、反応条件（化合物(III)から化合物(IV)の製造方法）

化合物(III)におけるR<sup>2</sup>1およびR<sup>2</sup>2が表す水酸基の保護基の脱保護に用いられる反応条件は特に限定されるものではないが、保護基の種類に応じて通常用いられる反応条件を選択して使用することが出来る。

例えは、水酸基の保護基が好ましい態様であるシリル基（該シリル基は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアルキルオキシ基および置換基を有していてもよいアリールオキシ基からなる群から

選ばれる、同一または異なる置換基を有する。) である場合は、化合物(Ⅲ)を酸またはフッ化物塩と反応させることにより、脱保護することができる。以下、当該態様について説明するが、脱保護反応がこれに限定されるものではない。

#### 【0052】

触媒としての酸の種類としては特に限定はなく、例えば塩酸、硫酸、フッ化水素酸、臭化水素酸などの無機酸あるいは酢酸、トリフルオロ酢酸、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸などの有機酸などが挙げられる。フッ化物塩の種類としては特に限定はなく、例えばフッ化テトラブチルアンモニウム、フッ化カリウム、フッ化ナトリウムなどが挙げられる。

触媒としての酸の使用量は、化合物(Ⅲ)に対して0.01~10モル倍の範囲であり、より好ましくは0.1~5モル倍の範囲である。

フッ化物塩の使用量は、化合物(Ⅲ)に含有される脱保護されるべき保護基の数によって決定される。好ましくは保護基1つに対して1~10モル倍の範囲であり、より好ましくは1~5モル倍の範囲である。

#### 【0053】

また、脱保護反応は溶媒の存在下で行なってもよい。溶媒の種類としては、反応に悪影響を与えない限り特に制限はないが、例えばテトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、シクロヘキサン、シクロヘキシルメチルエーテル、ジメトキシエタン、1,4-ジオキサンなどのエーテル類；ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの炭化水素類などが挙げられる。経済的な観点からはアルカリ金属またはアルカリ土類金属による還元反応と同一の溶媒を使用することが好ましいため、これらのうち、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、ジメトキシエタン、1,4-ジオキサンなどのエーテル類が好ましく、より好ましくはテトラヒドロフランである。

溶媒の使用量は特に制限されないが、好ましくは化合物(Ⅲ)に対して1~100重量倍の範囲であり、より好ましくは3~50重量倍である。

#### 【0054】

反応温度は、好ましくは-20°C~120°Cの範囲であり、より好ましくは0°C~80°Cの範囲である。反応時間は特に制限されないが、工業的に実際に製造を行う観点からは、好ましくは0.1~20時間の範囲であり、より好ましくは1~10時間の範囲である。

#### 【0055】

脱保護反応により製造される化合物(Ⅳ)の単離精製方法は特に制限されるものではないが、抽出操作などを行なった後、再結晶またはシリカゲルクロマトグラフィーを行うなどの有機化合物の後処理・単離・精製に通常用いられる方法を採用することができる。

#### 【0056】

### 4. 原料の確保

原料として使用する化合物(I)の製造方法は特に限定されるものではないが、例えば(20S)-7α,21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-1,4-ジエン-3-オンは、3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸および/またはその塩を微生物を用いた変換反応に付す(特許第2525049号参照)ことにより、7α-ヒドロキシ-3-オキソブレグナー-1,4-ジエン-20α-カルバルデヒドに誘導し、さらに水素化ホウ素ナトリウムで20位を還元(国際公開第02/20552号パンフレット参照)することにより容易に得る事ができ、また(20S)-7α,21-ジヒドロキシ-20-メチルブレグナー-4-エン-3-オンは3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸を微生物を用いた変換反応に付すことにより、7α-ヒドロキシ-3-オキソブレグナー-4-エン-20α-カルバルデヒドに誘導し、さらに水素化ホウ素ナトリウムでアルデヒド基を還元(国際公開第03/23047号パンフレット参照)することにより容易に得る事ができる。これらの水酸基を自体公知の方法により任意に保護することにより、該発明に供する化合物(I)とすることができます。

## 【実施例】

### 【0057】

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら制限されるものではない。

### 【0058】

製造例1：(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチルプレグナ-1, 4-ジエン-3-オン（シリル化）

窒素雰囲気下、容量200m1のフラスコに(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルプレグナ-1, 4-ジエン-3-オン(8.79g, 25.5mmol)、イミダゾール(2.60g, 38.3mmol)およびテトラヒドロフラン(100m1)を入れて攪拌しながら溶解させ、氷冷した。この溶液に、tert-ブチルジメチルクロロシラン(5.00g, 33.2mmol)をテトラヒドロフラン(20m1)に溶解した溶液を内温が0~10℃に保たれるように滴下し、滴下終了後、室温まで昇温してさらに1時間攪拌した。反応液を水(200m1)に加え、酢酸エチル(100m1)で2回抽出した。水層を分離した有機層を飽和食塩水(100m1)で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、下記の物性を有する(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチルプレグナ-1, 4-ジエン-3-オン(11.11g)を得た(収率95%)。

### 【0059】

$^1\text{H-NMR}$ スペクトル(270MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS, ppm) δ: 0.0  
3(s, 6H), 0.76(s, 3H), 0.89(s, 9H), 0.99(d, 3H, J=6.9Hz), 1.1-1.8(m, 15H), 2.03(dt, 1H, J=3.0, 12.9Hz), 2.48(dd, 1H, J=3.0, 13.9Hz), 2.75(dt, 1H, J=2.0, 13.9Hz), 3.28(dd, 1H, J=6.9, 9.9Hz), 3.56(dd, 1H, J=3.0, 9.9Hz), 4.05(bs, 1H), 6.14(dd, 1H, J=0.9, 2.0Hz), 6.24(dd, 1H, J=2.0, 9.9Hz), 7.08(d, 1H, J=9.9Hz).

### 【0060】

製造例2：(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチルプレグナ-4-エン-3-オン

窒素雰囲気下、容量200m1のフラスコに(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチルプレグナ-4-エン-3-オン(7.70g, 22.2mmol)、イミダゾール(2.27g, 33.3mmol)およびジクロロメタン(70m1)を入れて攪拌しながら溶解させ、氷冷した。この溶液に、tert-ブチルジメチルクロロシラン(4.02g, 26.7mmol)を内温が0~10℃に保たれるように滴下し、滴下終了後、室温まで昇温してさらに1時間攪拌した。反応液を水(100m1)に注ぎ、酢酸エチル(100m1)で2回抽出した。水層を分離した有機層を飽和食塩水(100m1)で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、下記の物性を有する(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチルプレグナ-4-エン-3-オン(6.73g)を得た(収率66%)。

### 【0061】

$^1\text{H-NMR}$ スペクトル(270MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS, ppm) δ: 0.0  
3(s, 6H), 0.73(s, 3H), 0.89(s, 9H), 0.99(d, 3H, J=6.9Hz), 1.19(s, 3H), 1.13-2.07(m, 15H), 2.37-2.44(m, 3H), 2.63(d, 1H, J=14.8Hz), 3.27(dd, 1H, J=6.9, 9.9Hz), 3.57(dd, 1H, J=3.0, 9.9Hz), 4.00(bs, 1H), 5.80(s, 1H)

## 【0062】

実施例1：(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン

窒素雰囲気下、容量300m1の3つ口フラスコにテトラヒドロフラン(85m1)、(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチルブレグナー-1,4-ジエン-3-オン(5.00g, 10.9mmol)およびtert-ブタノール(3.55g, 47.9mmol)を加え-50℃以下に冷却し、液体アンモニア(85m1)を加えた。次いで金属リチウム(0.38g, 55.0mmol)を-50~-40℃に保ちながらゆっくり加え、添加終了後さらに-40℃で3時間攪拌した。反応液に酢酸アンモニウム(4.23g, 55.0mmol)を加えた後、反応液を室温まで徐々に昇温しながら12時間攪拌し、アンモニアを除去した。得られたテトラヒドロフラン溶液に15%硫酸を加えて水層のpHを4~6とした後、有機層と水層を分離した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、下記の物性を有する(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン(4.79g)を得た(収率95%)。

## 【0063】

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(270MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS, ppm) δ: 0.0  
3(s, 6H), 0.71(s, 3H), 0.88(s, 9H), 0.98(d, 3H, J=6.9Hz), 1.00(s, 3H), 1.1-2.4(m, 22H), 3.28(dd, 1H, J=6.9, 10.9Hz), 3.56(dd, 1H, J=3.0, 10.9Hz), 3.87(bs, 1H).

## 【0064】

実施例2：(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン

窒素雰囲気下、容量300m1の3つ口フラスコにテトラヒドロフラン(100m1)、(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチルブレグナー-4-エン-3-オン(5.00g, 10.9mmol)およびtert-ブタノール(1.78g, 24.0mmol)を加え-50℃以下に冷却し、液体アンモニア(100m1)を加えた。次いで金属リチウム(0.17g, 24.0mmol)を-50~-40℃に保ちながらゆっくり加え、添加終了後さらに-40℃で3時間攪拌した。反応液に硫酸アンモニウム(1.59g, 12.0mmol)を加えた後、反応液を室温まで徐々に昇温しながら12時間攪拌し、アンモニアを除去した。得られたテトラヒドロフラン溶液に15%硫酸を加えて水層のpHを4~6とした後、有機層と水層を分離した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5- $\alpha$ -ブレグナー-3-オン(4.82g)を得た(収率96%)。

## 【0065】

実施例3：(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン(脱シリル化)

窒素雰囲気下、容量100m1の3つ口フラスコに(20S)-21-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-7 $\alpha$ -ヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン(4.63g, 10.0mmol)、テトラヒドロフラン(30m1)および6N塩酸(2m1)を加え、40℃で2時間攪拌した。TLCで原料の消失を確認後、10%水酸化ナトリウム水溶液(10m1)を添加した。これにトルエン(30m1)を加え、常圧下加熱してテトラヒドロフランを除去した後、30℃以下に冷却してグラスフィルターを用いてろ過した。ろ取物を水(10m1)で2回洗浄し、次いでトルエン(10m1)で2回洗浄した後、真空乾燥することにより下記物性を有する(20S)-7 $\alpha$ , 21-ジヒドロキシ-20-メチル-5 $\alpha$ -ブレグナー-3-オン(3.31g)を得た(収率95%)。

)。

### 【0066】

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル (270MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS, ppm) δ: 0.7  
1 (s, 3H), 1.01 (s, 3H), 1.04 (d, 3H, J=6.9Hz)  
, 1.0-2.5 (m, 22H), 3.34 (dd, 1H, J=6.9, 10.9  
Hz), 3.61 (dd, 1H, J=3.0, 10.9Hz), 3.84-3.8  
5 (brs, 1H)。

### 【産業上の利用可能性】

### 【0067】

本発明により製造される化合物(I I)および化合物(I V)((20S)-7α, 2  
1-ジヒドロキシ-20-メチル-5α-ブレグナ-3-オン)は、国際公開第01/7  
9255号パンフレットに記載の方法により、スクアラミンに容易に導くことができる。  
したがって、本発明の方法は、スクアラミンの合成中間体の製造に有利に利用される。

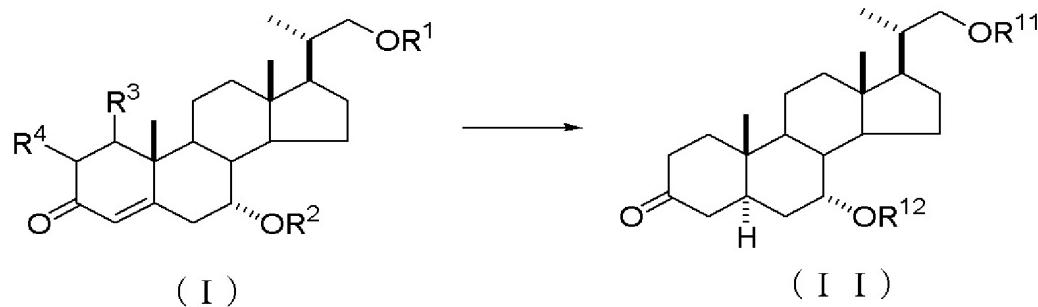
【書類名】要約書

【要約】

【課題】スクアラミンの合成中間体として有用な $5\alpha$ -プレグナン誘導体を、入手容易な原料より、高収率に製造し得る方法を提供すること。

【解決手段】一般式(I)で示されるプレグナン誘導体に、アミンおよび／またはアンモニアの存在下、アルカリ金属およびアルカリ土類金属から選ばれる金属を作用させることを特徴とする、一般式(II)で示される $5\alpha$ -プレグナン誘導体の製造方法。

【化1】



(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表し、R<sup>2</sup>、R<sup>11</sup>およびR<sup>12</sup>は同一または異なって水素原子または水酸基の保護基を表し、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>はともに水素原子または一緒になって結合を形成していることを表す。)

【選択図】なし

出願人履歴

0 0 0 0 0 1 0 8 5

19900809

新規登録

5 9 2 0 5 0 0 6 5

岡山県倉敷市酒津 1 6 2 1 番地

株式会社 クラレ